

第4回 短寿命 RI 利用研究シンポジウム

同時開催：JSPS 研究拠点形成事業シンポジウム

「新規セラノステイクス標的開発のための国際拠点ネットワークの充実化」

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

本年度、グランフロント大阪において「第4回短寿命 RI 利用研究シンポジウム」を開催いたします。短寿命 RI は、基礎研究から医療、産業応用に至る幅広い分野でその利用が進んでいます。本シンポジウムには、大学・研究機関のみならず、関連する企業からも多くの方々が参加します。産学の幅広い参加者による講演や討論・意見交換を通じて、異分野交流および産学連携の活性化を図り、新たな研究開発へとつながる機会としたいと考えております。多くの皆様にご参加いただき、本シンポジウムをより一層有意義なものとしたく存じます。下記のとおりご案内申し上げますので、何卒ご参加くださいますようお願い申し上げます。敬具

記

名 称：第4回短寿命 RI 利用研究シンポジウム

同時開催：JSPS 研究拠点形成事業「新規セラノステイクス標的開発のための国際拠点ネットワークの充実化」シンポジウム

日 時：令和8年12月11日（金）13:00～12日（土）17:35（予定）

場 所：グランフロント大阪 ナレッジキャピタル タワーC カンファレンスルーム

開催形式：現地開催

ホームページ：<https://www.irs.osaka-u.ac.jp/news/4rijsps.html>

プログラム：https://www.irs.osaka-u.ac.jp/symposiumprogram2026_0901.pdf

参 加 費：無料・定員180名（事前登録制・先着順）

意見交換会（懇親会）：参加費 一般7000円、学生5000円・定員100名（先着順）

参加登録・意見交換会申込み：以下のフォームからお申し込みください。

<https://forms.gle/upqZfufNoMLVvBBEA>

発表形式：基調講演、招待講演、ポスター発表（公募）

ポスター発表：

短寿命 RI を用いた研究開発に関する発表を募集します。募集件数は先着32件です。発表を希望される方は、以下のフォームからお申し込みください。

<https://forms.gle/xoB9GdvKofoz2neZ6>

学生ポスター賞：

学生による優秀なポスター発表に対して、ポスター賞を授与します。

学生補助：

学生の交通費・宿泊費を、可能な範囲で補助いたします。補助を希望される場合は、指導教員から事務局までご連絡ください。学生本人からの連絡は受け付けません。なお、ポスター発表される学生を優先します。

参加登録・意見交換会申込、ポスター発表申込締切：

令和8年10月30日（金）

問い合わせ先：

事務局 irs_secretary@irs.osaka-u.ac.jp

共催：

大阪大学放射線科学基盤機構、大阪大学核物理研究センター、東北大学先端量子ビーム科学研究センター、福島県立医科大学ふくしま国際医療科学センター、短寿命 RI 供給プラットフォーム、RI コラボティブ学際領域展開プラットフォーム